四公開特許公報(A) 平2-312020

Mint. Cl. 5

庁内整理番号 識別記号

@公開 平成2年(1990)12月27日

G 11 B B 41 M 5/26 В 8120-5D

> 5/26 6715-2H B 41 M

審査請求 未請求 請求項の数 7 (全14頁)

光記録媒体 60発明の名称

> 勿特 颐 平1-133390

平1(1989)5月26日 22出 顧

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 テイーディーケイ株 明 井 利 四群 者

式会补内

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 テイーディーケイ株 信 手 塚 79発 明 考

式会社内

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 テイーディーケイ株 79発 明 海 正 博 考

式会社内

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株式 願 人 包出

会社

外1名 弁理士 石井 陽一 70代 理 人

最終頁に続く

1. 発明の名称 光記録媒体

2. 特許請求の範囲

(1) 樹脂基板上に光吸収層を有し、この光吸 収層上に中間層を有し、この中間層上に反射層 を有し、この反射層上に保護膜を有する光記録 媒体であって、

前記中間層が金属アルコキシドを含有し、記 盤光が照射されることにより前記中間層と前記 光吸収層との界面に穴が形成されることを特徴 とする光記録媒体。

- (2)前 記金属アルコキシドが、Siアルコキ シド、CaアルコキシドおよびInアルコキシ ドから選択された少なくとも1種である請求項 1 に記載の光記録媒体。
- (3) 記録光が照射されることにより、前記光 吸収層と基板との界面に前記光吸収層よりも屈

折率nが小さい領域が形成される請求項1また は2に記載の光記録媒体。

- (4) 波長700~850 nmにおいて、前記光 吸収層の屈折率nおよび消養係数kが、それぞ n2. 2~3. 0 s L v O . 0 6~0. 18 c ある請求項1ないし3のいずれかに記載の光記
- (5) 前記反射層が、A & 、A u 、A & M g 合 金、ALNi合金、Ag、PtおよびCuのい ずれかから構成される請求項1ないし4のいず れかに記載の光記録媒体。
- (6) 前紀光吸収層が前記基板上に塗工された ものである顔求項1ないし5のいずれかに記載 の光記録媒体。
- (7) 基板側から再生光を照射したとき、未記 録部分の反射率が60%以上であり、記録部分 の反射率が未記録部分の反射率の40%以下で ある請求項1ないし6のいずれかに記載の光記

3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

く従来の技術>

コンバクトディスク(以下、 C D と略称する) 規格に対応して追記ない し記録を行なうことのできる光記録ディスクが提案されている(日経エレクトロニクス1989年1月23日号、No. 465、P107、社団法人近畿化学協会機能性色素部会、1989年3月3日、大阪科学技術センター)。

このものは、透明基板上に、 光吸収層としての色素層、 A u 反射層および保護膜をこの順に設層して形成される。 すなわち、反射層を光吸収層に密着して設けるものである。

そして、このような光記録ディスクの光吸収

では、70%以上の反射率が得られないことが わかった。

しかし、Auは色素との密着性が悪いため、耐久性に劣るという問題があり、また、高価でもある。

さらに、上記提案の光記録ディスクは、 記録 感度が比較的低いため記録に必要なパワーが大きくなり、記録光源である半導体レーザーの寿命が短くなるという問題が生じる。

本発明はこのような事情からなされたものであり、記録可能で、しかもCDプレーヤにより良好な再生を行うことができる密着型の光記録媒体であって、低コストにて製造でき、耐久性が高く、記録感度が高い光記録媒体を提供することを目的とする。

層に記録レーザー光を照射すると、光吸収層が光を吸収し験解するとともに基板も軟化して、色素の分解物と基板とが融合し、未記録部またはランド部との光の位相差により反射レベルが下がるピット部が基板と光吸収層との界面に形成されるとしている。

従来は、光吸収層にピットを形成するために 光吸収層上に空気層を設けていたが、この提案では、反射層を光吸収層に密報して設ける密報型であるので、CD規格のディスク全厚1.2

<発明が解決しようとする課題>

C D プレーヤによる再生が可能な光記録ディスクは、未記録部における再生光の反射率が少なくとも60%程度以上、好ましくは70%以上である必要がある。

しかし、本発明者らが上記提案の光記録ディスクについて種々追試を行なった結果、反射率の高いAuを反射層材質として用いた場合以外

<課題を解決するための手段>

このような目的は下記(1)~(7)の本発 明によって達成される。

(1) 樹脂基板上に光吸収層を有し、この光吸収層上に中間層を有し、この中間層上に反射層を有し、この反射層上に保護膜を有する光記録機体であって、

前記中間層が金属アルコキシドを含有し、記録光が照射されることにより前記中間層と前記光吸収層との界面に穴が形成されることを特徴とする光記録媒体。

(2) 前記金属アルコキシドが、SIアルコキシド、CaアルコキシドおよびInアルコキシドから選択された少なくとも1種である上記(1) に記載の光記録媒体。

(3) 記録光が照射されることにより、前記光吸収層と基板との界面に前記光吸収層よりも屈折率nが小さい領域が形成される上記(1)または(2) に記載の光記録媒体。

(4) 波長700~850 nmにおいて、前記光吸収層の屈折率 n および消疫係数 k が、それぞれ2.2~3.0 および0.06~0.18である上記(1) ないし(3) のいずれかに記載の光記録媒体。

(5) 前記反射層が、A & 、A u 、A & M s 合金、A & N 1 合金、A s、P t および C u のいずれかから構成される上記(1) ないし(4)のいずれかに記載の光記録媒体。

(6) 前記光吸収層が前記基板上に塗工された ものである上記(1) ないし(5) のいずれか に記載の光記録媒体。

(7) 基板側から再生光を照射したとき、未記録部分の反射率が60%以上であり、記録部分の反射率が未記録部分の反射率の40%以下である上記(1)ないし(6)のいずれかに記載の光記録媒体。

ゟ.

このように本発明の光記録媒体は、再生光の位相が中間層と光吸収層との界面においても変化するため、光吸収層と基板との界面に形成されるピット部の厚さが小さくても再生光の十分な位相変化を得ることができる。

従って、中間層を有しない従来の光記録媒体 に比べ、記録感度が向上する。

なお、各層の厚さ、屈折率 n、消衰係数 k を 所定値とし、また、ピットおよび穴の厚さ、屈 折率 n、消衰係数 k を所定値とすれば、C D D で レーヤの使用波長である 7 8 0 nmを含む波長 700~850nm程度の光の反射率を、 な記録 部において 6 0 %以上、特に 7 0 %以上を ることができ、記録部においては未記録する 4 0 %以下とすることができ、 C D プレーヤに よる再生を行うことができる。

また、光吸収暦上に密着して反射層を設ける 構成の光記録媒体では、反射層構成材質として Auを用いた場合、色素等から構成される光吸

<作用>

本発明の光記録媒体に基板側から記録光を照射すると、光吸収層が光を吸収して発熱ない。 とれにより光吸収層と基板との界の これにより光吸収層と基板との界の 間に が形成され、特に基板構成材料として 側位 が料と基板構成材料との混合部などで 構成される。

このようなピット部は、光吸収層よりも屈折 卑nが小さくなり、このピット部において基板 側から入射する再生光の位相が変化する。

そして、このようなピット部の形成と同時に、上記した光吸収層の発熱により中間層に含有される金属アルコキシドが加水分解してガスを発生し、このガスにより中間層と光吸収層との界面に穴が形成される。 この穴の中では、中間層および光吸収層のいずれよりも屈折率 n か小さく、この部分でも再生光の位相が変化す

収層との密着性が不十分であるが、本発明では 光吸収層と反射層との間に中間層が介在するため、このような場合であっても反射層の密着性が良好である。

さらに、中間層を設けたことにより反射率が向上するため、反射層材質として反射率の比較的低い A & 等を用いた場合でも良好な再生を行なうことができる。

<具体的模成>

以下、本発明の具体的構成について詳細に説明する。

本発明の光記録媒体は、基板上に光吸収層を 有し、光吸収層に密着して、反射層、保護膜を 形成した密着型のものである。

本発明の光記録媒体に記録を行なうと、記録光照射部分では、中間層と光吸収度との界面に穴が形成され、また、光吸収度と基板との界面には穴、基板の盛り上がり、あるいは光吸収層構成材料と基板構成材料との混合部などが形成

される。

記録光の照射により形成されるこれらの部分では、nおよび/またはkが変化し、また、これらが形成されることにより各層の厚さも変化する。

このような変化により、記録部での再生光反射率およびその位相が変化し、上記したような 記録部での反射率低下が得られる。

以下、このような反射単低下の機構を詳述する。

一般に、光記録媒体に入射した光の反射率は、下記のようにして求めることができる。

基板上にn および/または k が 異なる m 層(ただし、m ≥ 1 とする。)が積層されている 光記録媒体について、基板を第 0 層、第 m 層の 上に存在する空気層を第 m + 1 層として考えた 場合、

なお、このようにして求められる反射率R は、基板内から基板上の層に入射した光量に対 する基板内への反射光の比率である。

また、光記録媒体に入射した光とその反射光 との位相差のは、

 $\theta = \arctan [Im(r_{\bullet}) / Re(r_{\bullet})]$

(ただし、Im(ro)およびRe(ro)は、roのそれぞ れ虚数部および実数部である。) により求めることができる。

本発明の光記録媒体における記録部での反射
串低下は、主として反射光の位相変化によりり
は、ピットおよび穴を通過した再生光との問
辺部を通過した再生光との問
るので、これら両反射光の位相がずれることに
より合成光の強度が低下する。

従って、ビットおよび穴を通過した光と未記録部を通過した光のそれぞれについて反射率 R および位相差 θ を求め、これらの値を用いて記録部反射率を求めればよい。 入射光波長:礼

第3層の厚さ: D,

第3層の複素屈折串: ヵ』=nょ+ikょ

(ただし、iは虚数単位)

とし、

γ = (4 π / λ) D , η ,

$$\rho_{J(J+1)} = \frac{(\eta_J - \eta_{J+1})}{(\eta_J + \eta_{J+1})}$$

とすると、m=1のときは

F--: = -

 $\frac{[\rho_{(m-1),n}+\rho_{m(m+1)}\exp(i\gamma_{m})]}{[i+\rho_{(m-1),n}\rho_{m(m+1)}\exp(i\gamma_{m})]}$

によりroが求まり、m≥2のときは、さらに

$$\Gamma_{J-1} = \frac{[\rho_{(J-1)J} + \Gamma_J \exp(i\gamma_J)]}{[1 + \rho_{(J-1)J}\Gamma_J \exp(i\gamma_J)]}$$

(ただし、J=1~m~1である。) を用い、逐次 r=-s、r=-s、・・・・を算出し、 roを求 めることができる。 そして、このようにして 求められた roから、

R = | r. | *

により反射率Rを求めることができる。

そして、このように求められた結果は、本発明に従って作製された光記録媒体での測定結果と精度よく合致する。

CDプレーヤにより再生可能である光記録媒体には、未記録部および記録部において上記のような反射率を有する必要があるが、これに加え、通常の記録パワーにより記録可能であるためには、少なくとも光吸収層が一定以上のkを有する必要がある。

記録光および再生光の波長が700~850 nm程度である場合、中間層を設けずに上記記のような再生光反射率を得、しかも記録でするためには、上記式から明らかなように、nが2・1~3・2程度かつkが0・05年度である厚さ1000~1500人程度の光吸収層を用い、かつ、反射層は、の対象を構成される必要がある。

また、中間層を設けた場合であっても、中間 層と光吸収層との界面に穴が形成されない場合 は、未記録部の反射率を満足することはできるが、記録部で必要とされる反射率低下を満足するためにはピットの厚さを厚くしなければならず、大きな記録パワーが必要となってしま

このような構成により、本発明の光記録媒体は、CDプレーヤの使用波長である780 nmを含む波長700~850 nm程度の反射率を、未記録部において60%以上、特に70%以上とすることができ、記録部においては未記録部の

なお、nおよびkはそれぞれ独立に決定する はできず、また、反射層の反射率の違いによっ ても選択できる範囲が異なる。

第1 図に、反射層にA u を用いた場合(図中C D E F で囲まれた領域)とA & を用いた場合(図中A B C D で囲まれた領域)のそれぞれについて、光吸収層の好ましい(n . k)の範囲を示す。

なお、第1回において、各点の座標は、

A (2, 2, 0, 85).

B (3.0, 0.14).

c (3.0,0.1).

D (2.2,0.05).

E(2,2,0,12).

F (3.0,0.18)

である.

光吸収層構成材料に特に制限はなく、上記のようなn および k を有するものから選択すればよいが、上記の物性が得易いこと、塗工が可能であること、記録光の照射によりピットを形成

40%以下とすることができる。

本発明の構成により良好な記録および再生が可能となる具体的条件を、各層について説明する

基板上に直接設置される光吸収層は、記録光 および再生光波段である700~850 nmにお けるkが0.06~0.18であることが好ま しい。

光吸収層の k がこの範囲未満となると光吸収層の光吸収率が低下し、通常の記録パワーで記録を行うことが困難となり、また、 k が上記範囲を超えると反射率が 6 0 %を下回ってしまい、 C D ブレーヤによる再生を行うことが困難となる。

光吸収層の n は、 2 . 2 ~ 3 . 0 であることが好ましい。

光吸収層のnが上記範囲未満では、反射率が不足し、上記範囲を超えるnを有する光吸収層とするためには、その構成材料となる色素等の入手が困難である。

し易いことなどから、色素を用いることが好ま しい。

用いる色素に特に制限はないが、シアニン系、ピリリウムないしチオピリリウム塩系、スクアリリウム系、クロコニウム系等のポリメチン色素が特に好適であり、また、フタロシアニン系、ナフタロシアニン系、アントラキノン系、アゾ系、トリフェニルメタン系金属錯体色素系等も好適である。

シアニン色素としては、インドレニン環を有 するシアニン色素であることが好ましい。

また、色素をクエンチャーと混合して混合物として用いてもよく、このとき、クエンチャーは色素として機能する。 さらに、色素カチオンとクエンチャーアニオンとのイオン結合体を色素として用いてもよい。

上記の場合において、色素としてはインドレニン環を有するシアニン色素が、クエンチャーとしてはピスフェニルジチオール金属錯体等の金属維体色素が好ましい。

の色素を含有する混合光吸収層の k は、 用いる各色素単独から構成される光吸収層の k に 応じ、 その混合比にほぼ対応する値になることが判明した。 従って、本発明では、 光吸収層は 2 種以上の色素を相溶して形成されてもよい。

この際、ほとんどの色素の混合系で混合比にほけ、はは比例したながえられるものである。 すなわち、は種の色素の混合分率およびは、をそれぞれでしたとき、はは、ほぼ でははまびは、としたとき、はは、ほぼ ではは、となる。 従って、はの異なるとはで はなるとはなるの異なることができる。 このため、きわめて広い範囲の色素 群の中から用いる色素を選択することができる。

この結果、 塗布溶媒等の制約など 成膜法に制限はなくなり、また、合成が容易で安価な色素の使用や、 特性の良好な色素の使用や、 難溶性の色素の使用をも可能とすることができる。

9 2 号、同 6 1 - 1 1 2 9 4 号、同 6 1 - 1 6 8 9 1 号、同 6 1 - 8 3 8 4 号、同 6 1 - 1 4 9 8 8 号、同 6 1 - 1 6 3 2 4 3 号、同 6 1 - 1 4 2 1 0 5 3 9 号、特願昭 6 0 - 5 4 0 1 3 号等に記載されている。

本発明では、上記のような色素、色素 - クエンチャー混合物、色素 - クエンチャー結合体から上記範囲の n および k を有するものを選択するか、あるいは新たに分子設計を行ない合成することもできる。

一方、本発明者らの実験によれば、2種以上

光吸収層を混合光吸収層とする場合、 用いる 色素は、 n = 1 . 5 ~ 3 . 0 、 k = 0 ~ 2 の範 囲内のものから選択すればよい。

光吸収層の厚さは、800~1500人であることが好ましい。 この範囲以下では、反射率は十分であるが吸収率が不十分となり、通常の記録が困難となる。 また、この範囲を超えると、所定の反射率を得ることが困難となる。

光吸収層の設層方法に特に制限はないが、本発明では、色素選択や、媒体設計や、製造上の自由度や容易さがより拡大する点で、塗工によって設層することが好ましい。

光吸 収層の 塗散には、ケトン系、エステル系、エーテル系、芳香族系、ハロゲン化アルキル系、アルコール系等の各種溶媒を用いることができる。 塗布方法としては、スピンコート等を用いればよい。

このような光吸収度上には、密着して中間層 が設けられる。

本免明において中間層は、金属アルコキシドを含有する。

中間層中の金属アルコキシドは、記録光照射により加熱されて加水分解し酸化物となるが、その過程でガスを発生する。本発明では、このとき発生したガスにより中間層と光吸収度との界面に穴が形成される。

本発明で用いる金属アルコキシドに特に制限はなく、例えば、金属原子にアルコキシ基

これらのアルコキシドを含有する中間層は、 記録光照射前のnが1.3~1.6程度であり、記録光照射後のnが1.4~1.8程度であることが好ましい。 なお、金属アルコキシドを含有する中間層のkは加熱の前後で変わらず、0である。

このような中間層を実現するためには、Si アルコキシド、CaアルコキシドまたはInア ルコキシドの少なくとも1種を用いることが好ましい。

これらのアルコキシドの具体例としては、

テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラー1ープロポキシシラン、テトラー1ーブトキシシラン、テトラー1ーブトキシシラン、テトラーセーブトキシシラン、テトラーセーブト

トリメトキシインジウム、トリエトキシイン ジウム、トリー1-プロポキシインジウム、

ジメトキシカルシウム、ジエトキシカルシウ

- O R が少なくとも1 つ結合したものが挙げられる。 なお、この場合の R は、炭素数 1 ~ 5程度のアルキル基を表わす。 また、金属原子には、- O R の他に水酸基等が結合 していてもよい。

このような金属アルコキシドのうち、本発明 では下記一般式で表わされるものを用いること が好ましい。

[式]

M (OR)

(M:金属、n: Mの価数、O:酸素、R:メチル基、Iープチル基、エチル基、secープチル基、プチル基、terープチル基等のアルキル基)

本発明で用いる金属アルコキシドは、中間層として光吸収層上に塗布後、70~120℃、特に70~80℃程度の温度で20分~2時間程度加熱し、部分加水分解物としておくことが好ましい。 これにより経時安定性が向上する。

ム、ジー I ー プロポキシカルシウム、ジー n ー プロポキシカルシウム、ジー I ー プトキシカル シウム、ジー n ー ブトキシカルシウム、ジー s e c ー ブトキシカルシウム、ジー t ー ブトキ シカルシウム

等が挙げられる。

これらのアルコキシドの加水分解により得られる酸化物としては、SiO。、CaO、In。O。などが挙げられる。

中間層の厚さは、500~1000人、特に600~800人であることが好ましい。 厚さがこの範囲未満であると、記録感度が不十分であり、この範囲を超えると記録部での反射率低下が不十分となる。

中間層上には、直接密着して反射層が設層される。

反射層としては、80%程度以上の反射率が 得られればその材質に特に制限はなく、A &、 A u、A & M g 合金、A & N i 合金、A g、 P t および C u 等の高反射率金属を用いれば よい。 これらのうちでは、低コストであり、また腐食しにくいことから、A&、A&M B合金、A&NI合金等を用いることが好ましい。 なお、A&M B合金中のM B含有率は3~7 wt% 程度であることが、また、A&NI合金中のNI含有率は3~4 wt% 程度であることが好ましい。

反射層の厚さは 6.00人以上であることが 好ましく、蒸着、スパッタ等により数層すれ ばよい。 また、厚さの上限に特に制限はない が、コスト、生産作業時間等を考慮すると、 1.000人程度以下であることが好ましい。

反射層上には、保護膜が設置される。

保護膜は、例えば紫外線硬化樹脂等の各種樹脂材質から、一般に10~100μm程度の厚さに設置すればよい。 保護膜は、層状であってもシート状であってもよい。

基板は、配録光および再生光(700~ 850nm程度の半導体レーザー光、CDの場合、特に780nm)に対し、実質的に透明(好

い。 グループをこのような構成とすることにより、グループ部の反射レベルを下げることなく 良好 なトラッキング 信号を得ることができる。

なお、グループは、アドレス信号用または時間軸信号用に蛇行させることもできる。

本発明では、基板がグループを有する場合、 記録光はグループ内の光吸収層に照射されるよう構成されることが好ましい。 すなわち、本 発明の光記録媒体は、グループ記録の光記録媒 体として用いられることが好ましい。

 ましくは透過率 8 9 %以上)な樹脂から 形成される。 これにより、 基板裏面側からの 記録 および再生が可能となる。

用いる樹脂としては、ポリカーポネート樹脂、アクリル樹脂、アモルファスポリオレフィン、TPX等の熱可塑性樹脂が好適である。

基板は、通常のサイズのディスク状であって、CDとして用いる場合、厚さは1.2mm程度、直径は80mmないし120mmとする。

基板の光吸収層形成面には、トラッキング用のグループが形成されることが好ましいであることが好ましく、深ましく、深ましくのである。 6~0・8 点であることが好ましく、ランド(降り合う・1・0・6・8~1・3 倍、より好ましくは1・0~1・3 倍、特に1・2 倍程度であることが好まし

するために、グループ深さとランド部における 光吸収層厚さと中間層厚さとの和が、グループ 部における光吸収層厚さと中間層厚さとの和よ り大きくなるように構成することが好ましい。

グループ部およびランド部における各層の厚さは、走査型電子顕微線を利用した断面測定装置などにより測定することができる。

上記したような各層から構成される本発明の 光記録媒体の未記録状態を表わす模式図を第2 図に、記録状態を表わす模式図を第3 図に示 す。 なお、これらの図では、保護膜の図示を 省略している。 第2 図に示される未記録状態の光記録媒体を、上記した反射率および位相差の算出に用いるために n および/または k が異なる層に分けると、基板が第0層、光吸収層が第1層、中間層が第2層、反射層が第3層となる。

第3図に示される記録状態を表わす光記録媒体において、Pは記録光照射により形成された穴であり、Qは記録光照射によりアルコキシドが加水分解している部分であり、Rは記録光照射により形成されたピットである。

なお、中間層のQ以外の部分は、未記録状態と同様である。

第3図の光記録媒体の記録部においては、 R 底までの基板が第0層、 R 内が第1層、 R 上面 と P 底面との間の光吸収層が第2層、 P が第3 層、 Q が第4層、 反射層が第5層となる。 一 方、未記録部の層構成は、第2図におけるそれ と同じである。

なお、ビットRは、通常、光吸収層構成材料と基板構成材料との融解混合物から構成される

780mmの再生光を基板を通して照射すると、 ランド部あるいは未記録部の反射率に対し、記録部の反射率が60%以上低下する。 なお、 再生光のパワーは、0.05~0.5mm程度である。

ー方、未記録部では、 6 0 %以上、特に 7 0 %以上の高反射率を示しているので、 C D ブレーヤによる再生が可能となる。

なお、本発明の光記録媒体の再生は通常の CDプレーヤにより行なうことができ、この きのトラッキング制御は、グルーブ部反射光と ランド部反射光との干渉を利用する所謂が シュブルトラックエラー制御により行なうか、 あるいは再生光とは別にトラッキング制御かい レーザー光を記録ピットに照射してより行なう ができる。

一方、未記録状態ではピットおよび穴が形成されていないため、記録時に3ピーム方式のトラッキング制御を行なうことは困難である。

が、空洞あるいは基板の盛り上がりなどから構成される場合もある。 どのようなビットが形成されるかは、光吸収層、中間層、基板などの構成材質、記録パワー等により決定される。

本発明において、中間層と光吸収層との界面に形成される穴Pの厚さは、300~500 A程度であることが好ましく、ピットRの厚さは300~800 Aであることが好ましい。 なお、この場合の厚さとは、再生光進行方向に測った厚さである。

本発明の光記録媒体に記録ないし追記を行うには、例えば780nmの記録光を基板を通して パルス状に照射する。

記録光のパワーは4~7 m W 程度が好ましく、記録時の線速は1.2~1.4 m/s 程度である。

本発明の光記録媒体において、 適当な反射率変化を得るための各層構成材料、 記録パワー等は、実験的にも求めることができる。

このようにして記録を行なった後、例えば

このため、本発明の光記録媒体では、 記録時の トラッキング制御をブッシュブルトラックエ ラー制御により行なうことが好ましい。

<実施例>

[実施例1]

連 税 グループ を 有 す る 1 2 0 mm 4 、 厚 さ 1 . 2 mmのポリカーボネート 樹脂 を 基板とし、この 基板上に、光吸収層、中間層、反射層 および 保護膜を順次成膜して光記録ディスクサンプルを得た。

基板のグループは、深さ500人、幅0.7 畑とし、ランド幅は0.9 畑とした。

光吸収層は、下記に示す色素および色素 - クェンチャー結合体から形成した。

色素시

色素/2

中間層は、テトラー1ープロポキシシラン液をスピン塗布することにより設度し、さらに70℃にて30分間熱処理を施して部分的に加水分解を行なった。

中間層の n は 1 . 4 5 であり、 加熱して完全に S i O 。 とした後の n は 1 . 5 であった。また、 k は加熱前後で変わらず、 O であった。

中間層の n および k は、測定用基板上に上記中間層と同条件で被検膜を成膜し、この被検膜をエリプソメータにより測定することにより求めた。 なお、これらは 7 8 0 nmにおける 値である。 各サンプルのグルーブ部における中間層の厚さを表 1 に示す。

光吸収層および中間層の厚さの測定は、走査型電子顕微鏡を利用した断面測定装置(エリオニクス餅製PMS-1)により行なった。

なお、各サンプルにおいて、ランド部での光 吸収層の厚さと中間層の厚さとの和は、グルー ブ部でのそれに対し、0.7~0.9倍の間で あった。 光吸収層の設置は、基板を 5 0 0 rpm で回転させながらスピンコート塗布により行ない、塗布後、80℃にて 1 時間乾燥した。 塗布溶液にはエチルセルソルブ 3 . 0 wt% 溶液を用いた。

各サンプルの光吸収層が含有する色素および それらの含有量と、波長780mmにおける光吸 収層の屈折率(n)および消疫係数(k)と、 グループ部における光吸収層の厚さとを、下記 表1に示す。

記	¥0 (¥ ₩	600	200
	파 (Y)	1000	1000
	* .	0.08	0.06
 光吸吸層	c	2.3	2.3
	色素(wt%)	A1 (96) +A2 (4)	A1 (98) +A2 (2)
反射層	林	n V	ð V
サンブル	No.		2

反射層は、サンプルNo. 1についてはAu を蒸着して形成し、サンプルNo. 2について は A B をスパッタリングして形成した。 反射 層の厚さは1000人とした。

保護膜は、オリゴエステルアクリレートを含 有する紫外線硬化型樹脂の塗布膜を紫外線硬化 して形成した。 保護膜の厚さは50μmとし t.

得られた各サンプルに対し、波長780 n m のレーザーにて周波数 5 0 0 kHz 、デュー ティー比50%のパルスの記録を行なった。 記録パワーは5mW、記録時の線速は1.3 m/sとした。 なお、記録はグループ部に行 なった。 また、記録時のトラッキングはブッ シュブルトラックエラー制御により行なった。 次いで市版のコンパクトディスクブレーヤで 再生を行なった。 再生パワーは0.2mWと

この結果、表1に示される本発明の各サンプ ルでは、良好な記録再生を行なうことができ

サンプルNo. 1では、未記録部で75 %の反射率が得られ、記録部では未記録部の 40%以下の反射率であった。 また、サンブ ルNo. 2では、未記録部で70%の反射率が 得られ、記録部では未記録部の40%以下の反 射率であった。

これらのサンプルの断面を走査型電子顕微鏡 により観察したところ、光吸収層と中間層と の界面に厚さ約400人の空洞が存在してい t.

なお、上記の本発明サンプルのそれぞれにつ いて、反射層をAl、Au、AlMe合金、 A&NI合金、Ag、PtおよびCuのいずれ かに換えて上記と同様な記録再生を行なったと ころ、上記本発明のサンプルと同等の結果が得 られた。 さらに、反射層構成材料の異なる各 サンプルについて、保護額上に粘着テープを貼 りつけた後に剥がす実験を行なったところ、い ずれのサンプルにおいても反射層の剥離は観察 されなかった。

| 日 |

[実施例2]

下記表2に示す条件で光記録ディスクサンプ ルを作製し、中間層の有無による反射率の違い を調べた。 表2に示す以外の条件は、実施例 1と同様とした。

結果を表2に示す。

ų	

反射	(%	7.1	ထ	6.7	. 8
中部海	真 (A)	⇔ .	1000	. •	1000
	厚 さ (人)	1500	1000	1500	1000
E	×	0.08	0.08	0.08	0.08
光吸収層	ď	2.3	2.3	2.3	2.3
	色素 (#tX)	A1 (96) +A2 (4)			
反射層	其	n V	γn	A &	A &
サンブル	o z	11 (比較) Au	1 2	13 (比較)	14

表 2 に示すサンプル N o . 1 2 および 1 4 の断面を走査型電子顕微鏡により観察したところ、光吸収層と中間層との界面に厚さ約 4 0 0 人の空洞が存在していた。

表 2 に示されるように、中間層を有する本発明のサンプルは反射層に A & を用いた場合でも、CDプレーヤでの再生が好ましく行なえる70%以上の反射率が得られている。

これに対し、中間層を有しない比較サンプルでは、A 2 反射層を用いた場合に反射率が 7 0 %未満となっている。

さらに、表2に示す各サンプルに対し、実施例1と同様にして記録を行なったところ、記録部での反射率は未記録部での反射率の40%以下であり、良好な記録がなされていることが確認された。

また、表2に示すサンプルのうち、Au反射層を有するサンプルNo.11および12について、保護膜上に粘着テープを貼りつけた後に剝がす実験を行なったところ、中間層を有しな

一展

い比較サンプル No. 1 1 では A u 反射層の 剥離が 22 められたが、中間層を有するサンプル No. 1 2 では反射層の剥離は 22 められなかった。

[実施例3]

下記表3に示す条件で光記録ディスクサンプルを作製し、中間層の有無による記録感度の違いを調べた。 表3に示す以外の条件は、実施例1と同様とした。 なお、記録感度は、各サンプルについてCDの信号であるEFM信号の再生信号アイパターンの変調度とシンメトリが良好となる記録パワーで評価した。

結果を表るに示す。

		•					
サンブル	反射層	X	光吸收層	H		中間層	記録证
o Z	其	色素 (wt%)	u	×	厚 さ (A)	厚さ (m) (A)	(Ba)
21 (比較) Au	n V	A1 (96) +A2 (4)	2.3	0.08	1500	ð	-
2	n Y	A1 (96) +A2 (4)	2.3	0.08	1000	008	G
-							

表3に示すサンプルNo.22の断面を走査型電子顕微鏡により観察したところ、光吸収層と中間層との界面に厚さ約500人の空洞が存在していた。

なお、実施例1~3の各サンプルについて、 テトラー1~プロポキシシランを用いた中間層 を、トリー1~プロポキシインジウムまたはジーi~プロポキシカルシウムを用いた中間層に 替えて上記と同様な測定を行なったところ、上 記各サンプルと同等の結果が得られた。

これらの結果から、本発明の効果が明らかである。

く発明の効果>

本発明の光記録媒体は、CDブレーヤによる 再生を行うことのできる光記録が可能であり、 しかも、記録感度が高く、耐久性が高く、さら に低コストにて得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の光記録媒体の光吸収層の 好ましい (n, k) の範囲を示すグラフである。

第2図は、本発明の光記録媒体の未記録状態を変わす模式図である。

第3図は、本発明の光記録媒体の記録状態を表わす模式図である。

 出 願 人 ティーディーケイ株式会社

 代 理 人 弁理士 石 井 陽 一

 同 弁理士 増 田 連 哉



FIG. 1

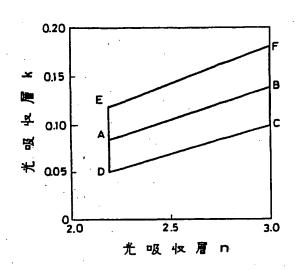


FIG. 2

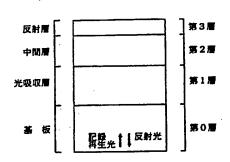
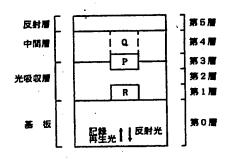


FIG. 3



第1頁の続き

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株 波 良 @発 明 者 南

式会社内

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 テイーデイーケイ株 山 勝 高 @発 明 者

式会社内